# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平9-188830

(43)公開日 平成9年(1997)7月22日

(51) Int.Cl. <sup>8</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C 0 9 C	3/00	PBT		C 0 9 C	3/00	PBT	
// C09D	5/38	PRF		C09D	5/38	PRF	

## 審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 5 頁)

(21)出願番号 特願平8-17154 (71)出願人 000004581 日新製鋼株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 (72)発明者 竹島 鋭機 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内 (72)発明者 杉田 修一 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内 (72)発明者 白井 安 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内 (74)代理人 弁理士 小倉 亘				
(72)発明者 竹島 稅機	(21)出願番号	特顧平8-17154		
千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼株式会社技術研究所内 (72)発明者 杉田 修一 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼株式会社技術研究所内 (72)発明者 白井 安 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼株式会社技術研究所内	(22)出顧日	平成8年(1996)1月5日	東京都千代田区丸の内3丁目4番	1号
株式会社技術研究所内 (72)発明者 杉田 修一 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内 (72)発明者 白井 安 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内			(72)発明者 竹島 鋭機	
(72)発明者 杉田 修一 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内 (72)発明者 白井 安 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内			千葉県市川市高谷新町7番1号	日新製鋼
千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内 (72)発明者 白井 安 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内			株式会社技術研究所内	
株式会社技術研究所内 (72)発明者 白井 安 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内			(72)発明者 杉田 修一	
株式会社技術研究所内 (72)発明者 白井 安 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内			千葉県市川市高谷新町7番1号	日新製鋼
(72)発明者 白井 安 千葉県市川市高谷新町7番1号 日新製鋼 株式会社技術研究所内				
千葉県市川市高谷新町 7 番 1 号 日新製鋼 株式会社技術研究所内				
株式会社技術研究所内				rri dat Abil Abil
				日新娶嗣
(74)代理人 弁理士 小倉 亘			株式会社技術研究所内	
			(74)代理人 弁理士 小倉 亘	

# (54) 【発明の名称】 高光輝性メタリック顔料

# (57)【要約】

【目的】 高級なメタリック感を呈し、塗膜密着性に優れたメタリック塗装用の顔料を提供する。

【構成】 このメタリック顔料は、その目的を達成するため、平均粒径が10~300μmで平均厚みが1~20μmのガラスフレークの表面に、50~200Åの金属薄膜をスパッタリング法でコーティングしている。金属薄膜としては、Au、Ag、Cu、Al Xはこれらの合金が使用される。

【効果】 薄い金属薄膜でも、十分なメタリック感をも つ塗膜表面をもつ。

## 【特許請求の範囲】

5.

【請求項1】 平均粒径が10~300μmで平均厚みが1~20μmのガラスフレークの表面に、50~200人の金属薄膜をスパッタリング法でコーティングしてなる高光輝性メタリック顔料。

【請求項2】 請求項1記載の金属薄膜がAu、Ag、Cu、Al又はこれらの合金である高光輝性メタリック 顔料。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、什器、自動車車体、家 電製品等にメタリック調の塗膜を形成する塗料に配合さ れるメタリック顔料に関する。

#### [0002]

【従来の技術】メタリック塗料を使用した塗膜は、塗膜 中に配合されている鱗片状のメタリック顔料に外部から の入射光が反射して輝き、塗膜の各種色調と相俟つて意 匠性に優れた外観を呈する。この特異な表面外観を活用 し、自動車、オートバイ等の車体にメタリック塗料が広 く採用されている。メタリック顔料として、アルミ箔、 錫箔、ステンレス鋼箔等の金属箔や雲母箔、板状酸化鉄 等が使用されている。最近では、優れた光輝性を呈する メタリック顔料として、無電解ニッケルめっきや無電解 銀めっきを施したガラスフレークが市販されている。こ のメタリック顔料を使用し、メタリック塗料 (特開平4) -359937号公報,特開平5-17710号公報等 参照),再帰光輝性塗料(特開平5-179174号公 報参照)、スパークリング効果に優れた粘着テープ(特 開平5-320588号公報参照)等が製造されてい る。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】良好な光輝性を発現さ せるためには、500~2、000Åと厚く銀めっきを 施す必要があり、高価な銀を多量に消費することにな る。しかも、無電解めっきでAgコーティングを施す場 合、前処理、水洗、戸過、廃液処理等の多数の工程が必 要となり、製造コストが高いものにつく。最近では更な る意匠性向上のために、より優れた光輝性をもつメタリ ック顔料の開発が望まれている。しかし、従来の方法で は、より高い光輝性をもつメタリック顔料を製造するこ とが極めて困難であった。更に、従来のメタリック顔料 は、ほとんど白色、灰色等の無彩色のものであり、この 点でも意匠性向上の観点から問題となっていた。他方、 嗜好の多様化に伴って金色や赤色等に着色した高光輝性 メタリック顔料が望まれるようにもなってきている。本 発明は、このような要求に応えるべく案出されたもので あり、金属薄膜をスパッタリング法でガラスフレークに 施すことにより、従来のメタリック顔料に比較して優れ た光輝性を呈し、しかも安価で着色も可能なメタリック 顔料を提供することを目的とする。

## [0004]

【課題を解決するための手段】本発明の高光輝性メタリック顔料は、その目的を達成するため、平均粒径が10~300μmで平均厚みが1~20μmのガラスフレークの表面に、50~200Åの金属薄膜をスパッタリング法でコーティングしていることを特徴とする。金属薄膜としては、Au、Ag、Cu、Al又はこれらの合金が使用される。

#### [0005]

【実施の形態】本発明で使用するガラスフレークは、平均粒径 $10\sim300\mu$ m、平均厚み $1\sim20\mu$ mの鱗片状の粒子である。平均粒径が $10\mu$ m未満のものは、塗膜中で一定方向に配向しにくく、光輝感が出にくい。しかし、 $300\mu$ mを超える平均粒径では、きめ細かいメタリック感が得られない。一般的には、 $20\sim100\mu$ mの範囲が好ましい平均粒径である。ガラスフレークは、平均厚み $1\mu$ m未満のものは製造困難であり、 $20\mu$ mを超える平均厚みでは塗膜の厚さに近くなり、塗装表面の平滑性を劣化させる。ガラスフレークの平均厚みは、 $5\sim10\mu$ mの範囲が好ましい。

【0006】ガラスフレークとしては、元素ガラス、水素結合ガラス、酸化物ガラス、フッ化物ガラス、塩化物ガラス、硫化物ガラス、炭酸塩ガラス、硝酸塩ガラス、硫酸塩ガラス等を使用することができる。価格や性能の面からは、ケイ酸塩ガラス、ケイ酸アルカリガラス、ソーダ石灰ガラス、鉛ガラス、バリウムガラス、ホウケイ酸ガラス等の酸化物ガラスが好適である。ガラスフレークの表面にコーティングする金属としては、均一な薄膜が形成できるものである限り、その種類を問わない。たとえば、Au、Ag、Cu、Alまたはこれらの合金が掲げられる。なかでも、Agが最も優れた光線反射特性を呈する。AuやCuを使用すると、着色メタリック顔料が得られる。

【0007】本発明では、スパッタリング法によって金属薄膜をコーティングしているので、無電解めっき法では困難な種々の合金も簡単にコーティングできる。たとえば、60%Au-40%Ag合金は、Auと同等の耐食性を保持し、且つ低コストの材料として使用される。80%Ag-20%Sn合金は、酸化錫の薄膜を形成し、優れた耐硫化変色性を呈する。60%Cu-40%Zn合金は、優れた耐食性を示すと共に、金色に着色できる。95%A1-5%Si合金は、皮膜を硬質化し、耐摩耗性を向上させる。このメタリック顔料は、メタリック調の塗膜を形成させるために塗膜に配合される外、印刷インクに混合し反射テープ、表示材料、電板等としても使用でき、各種のプラスチック製品に練り込んでウエルドラインの発生防止材としても使用できる。

【0008】コーティング方法としては、スパッタリング法以外にイオンプレーティング法や真空蒸着法等が可能であるが、本発明者等が開発した粉末スパッタリング

法が最も適している。一般に、皮膜が厚くなるほど表面の凹凸が大きくなり、光輝性が低下するといわれている。たとえば、無電解めっき法では、1、000Å以上に厚くコーティングしないと、粉末の表面全体を均一に被覆できないが、スパッタリング法によるとき1、000 A未満の薄膜でも表面全体が均一に被覆される。そのため、スパッタリング法によって、より優れた光輝性を付与することが可能となる。しかも、Agのコーティング量を少なくできるため、製造コストの節減も図られる。

【0009】スパッタリング法では、プラズマ状態まで 励起された金属原子がガラスフレークの表面に高速で衝 突する現象を繰り返すので、金属皮膜形成時の核発生密 度が極めて密になり、少量の金属でガラスフレークの表 面を均一に被覆できる。この点、無電解めっき法では、 予めガラスフレークの表面をパラジウム等で活性化処理 し、パラジウムの付着部分が無電解めっき時の金属皮膜 形成用核の発生点になる。物理吸着現象であるパラジウ ムの付着密度は、スパッタリング法におけるプラズマ状 態に励起された金属原子の衝突密度と比較すると格段に 小さいものと推察される。この相違のため、スパッタリ ング法によるとき、ガラスフレークの表面全体を均一に 被覆するのに必要な金属薄膜を薄くすることができる。 【0010】スパッタリング法によってガラスフレーク の表面を金属で均一に被覆した後、塗料中の分散性向 上、樹脂との密着性改善及びコーティング皮膜の変色防 止や耐食性向上のために、ステアリン酸、オレイン酸等 の各種脂肪酸やベンゾトリアゾール、トリアジンチオー ル等の各種キレート剤又は各種カップリング剤で表面処 理しても良い。カップリング剤の具体例としては、ケー アミノプロピルトリエトキシシラン、N-B-アミノエ チルーァーアミノプロピルトリメトキシシラン、アーグ リシドキシプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリエ トキシシラン、アーメタクリルオキシプロピルトリメト キシシラン、チタン系カップリング剤、ジルコニア系カ ップリング剤、アルミ系カップリング剤等が挙げられ る。金属薄膜をコーティングしたガラスフレークは、ビ ヒクル成分(固形分)100重量部当り0.1~30重 量%の割合で樹脂に配合される。この配合量が多すぎる と、奥行きのある高級なメタリック感が得られにくくな る。使用量の上限は特に制約されるものではないが、樹 脂の種類、要求される成形品の物性等に応じて適宜定め られ、通常は20重量%まで、好ましくは5重量%まで の範囲で配合される。

【0011】ビヒクル成分としては、基体樹脂及び架橋 剤を主成分とする硬化性樹脂組成物が好ましい。基体樹脂には、架橋性官能基をもつアクリル樹脂、ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂等があり、可能な限り透明な樹脂が好ましい。架橋剤としては、メチロール化又はアルキルエーテル化メラミン樹脂、尿素樹脂、ポリイソシア

ネート化合物が好ましい。自己硬化性樹脂、熱硬化性樹脂も基体樹脂として使用できる。染料、顔料等で着色した樹脂も使用可能である。また、塗料用有機溶剤や水等を使用して顔料を樹脂に混合する。ガラスフレーク表面に各種金属をコーティングするスパッタリング法には、本発明者等が開発した粉末スパッタリング装置が好適に使用される。たとえば、粉末を収容した回転容器を回転させ、回転容器の内部に流動層を形成し。この流動層にスパッタリングする装置(特開平2-153068号公報参照)、繰り返される粉末の落下流にスパッタリングする装置(特開昭62-250172号公報)等が使用される。

## [0012]

#### 【実施例】

実施例1:本実施例では、図1に示した設備構成をもつ 粉末スパッタリング装置を使用し、平均粒径10μm、平均厚み1μmの透明なソーダ石灰ガラスフレークに厚み50ÅのAuコーティングを施した。この装置では、内径200mm、軸方向長さ200mmの回転ドラム1を2本のロール2で支持し、一方のロール2をモータ3で回転させている。回転ドラム1の内部には、周波数13.56MHz、出力1.5KWのマグネトロン型で、99.9重量%のAuをターゲットとする2個のAuスパッタリング源4が配置されており、投入された透明ガラスフレーク5にAuをスパッタリングする。

【0013】回転ドラム1の上方には外周に加熱コイル6を備えた減圧処理室7が配置されており、減圧処理室7の底部はバルブ8を備えた供給管9で回転ドラム1に接続されている。供給管9のバルブ8よりした側の部分は、Arガス導入管10が内部に挿入された二重管になっている。供給管9は、回転ドラム1の側面から内部に挿入され、先端が回転ドラム1の底部に伸長している。供給管9のバルブ8より下側に分岐管11が設けられており、分岐管11の先端が流体ジェットミル12に接続されている。更に、流体ジェットミル12の出側は、循環管13を介して減圧処理室7の上部に接続されている。分岐管11、循環管13にはバルブ14、15がそれぞれ装着されており、循環管13には固気分離装置16が接続されている。

【0014】ガラスフレーク5を回転ドラム1に100 g投入し、減圧処理室7を3.0×10<sup>3</sup>Paに減圧した後、Arガス導入管10からArガスを15cm³/分の流量で導入し、透明ガラスフレーク5を分岐管11.流体ジェットミル12及び循環管13を経由して減圧処理室7に吸引移送した。そして、減圧処理室7で加熱コイル6により200℃に30分間加熱し、乾燥・脱ガスした。次いで、回転ドラム1の雰囲気をArガスで完全に置換した後、減圧処理室7の透明ガラスフレーク5を供給管9から回転ドラム1に落下させ、回転ドラム1を5rpmの回転速度で回転させながら、3.0×1

0-1P aの減圧雰囲気中でスパッタリング源4によりスパッタリングした。10分後にスパッタリングを中止し、減圧処理室7を減圧にすると共に、Arガス導入管10からArガスを回転ドラム1内に導入し、透明ガラスフレーク5を流体ジェットミル12経由で減圧処理室7に吸引返送し、スパッタリング中に塊状になった透明ガラスフレーク5を個々の粒子にほぐした。減圧処理室7に返送された透明ガラスフレーク5には、厚み10AのAuが被覆されていた。このスパッタリング操作を5回繰り返すことにより、Au皮膜を50点に厚みにした後、固気分離装置16から回収した。

【0015】実施例2~8:実施例1と同様の手順により、60%Au-40%Ag合金、Ag、80%Ag-20%Sn合金、Cu、60%Cu-40%Zn合金、Al、95%Al-5%Si合金をそれぞれ50Å、100Å、100Å、150Å、150Å、200Å、200Åの厚みになるように透明ガラスフレークの表面にコーティングした。

比較例1:実施例1と同様の手順により、平均粒径5 $\mu$ m、平均厚み1 $\mu$ mの透明なソーダ石灰ガラスフレークの表面に、30 $\Lambda$ の厚みになるように $\Lambda$ gをコーティングした。

比較例2:実施例1と同様の手順により、平均粒径400 $\mu$ m、平均厚み30 $\mu$ mの透明なソーダ石灰ガラスフレークの表面に、300 $\Lambda$ の厚みになるように $\Lambda$ gをコーティングした。

【0016】比較例3:平均粒径100μm、平均厚み5μmの透明なソーダ石灰ガラスフレークの表面に、200Åの厚みになるようにAgを無電解めっきした。無電解めっきでは、塩化第一錫40g/1、塩酸40g/1を含む水溶液1リットルに透明ガラス粒子500gを投入し、60℃で約20分間撹拌するセンシタイジングを行った後、脱イオン水で透明ガラス粒子を十分洗浄した。次いで、塩化パラジウム2g/1、塩酸20g/1を含む水溶液1リットルに透明ガラス粒子を投入し、室温で約20分間撹拌した。このアクチベーション処理後、再び脱イオン水で洗浄した後、次の2種類の溶液を使用して無電解Agめっきを行った。

(1) Agアンモニア溶液の調製:脱イオン水100m 1に硝酸銀8gを加えて溶解し、これに脱イオン水100m1に水酸化カリウム4gを溶解させた溶液を混合した。得られた溶液は、次第に褐色になる傾向を示した。更に、水酸化アンモニウムを約80m1加え、溶液の色が透明になるまで撹拌した。

【0017】(2)還元溶液の調製:脱イオン水200 m1に食卓砂糖18gを加えて溶解した。この溶液に濃硝酸約4m1を加え、得られた溶液を更に30分間沸騰させることにより食卓砂糖を転化糖に変えた。そして、溶液を室温まで冷却することにより還元溶液を調製した。銀アンモニア溶液300m1中に前処理済み透明ガ

ラス粒子500gを投入し、室温で浴撹拌しながら25 滴/分の緩慢な速度で還元溶液200mlを添加することにより、透明ガラス粒子に無電解銀めっきを施した。 銀めっき終了後、透明ガラス粒子を十分に水洗し、乾燥した。これにより、厚み200ÅのAg皮膜が透明ガラス粒子の表面に形成された。

【0018】比較例4:比較例3と同様の手順により、透明ガラスフレークの表面に厚み1.000人のAg薄膜を無電解めっきで施した。以上の各例で得られた合計12サンプルのメタリック顔料を使用し、以下に示す条件で塗装鋼板を作成した。各メタリック顔料10重量部にトルエン8重量部を加え、トルエン中に顔料を均一に分散させた。次いで、この分散液に熱硬化アクリル樹脂ワニス(三井東圧化学株式会社製 アルマテックス448-0)60重量部、メラミン樹脂ワニス(三井東圧化学株式会社製 ユーバン20N-60)12重量部及び65%トルエン-35%n-ブタノール混合溶剤15重量部を加え、ディスパーで30分間撹拌し、塗料を調製した。

【0019】板厚0.8mm、幅300mm、長さ50 Ommの磨き鋼板を燐酸塩処理による前処理を施した 後、カチオン電着塗料(日本ペイント株式会社製 パワ ートップU-30)を使用して電着塗装し、160℃で 30分間加熱し、乾燥膜厚20μmの下塗り塗膜を形成 した。次いで、中塗り塗料(日本ペイント株式会社製オ ルガP-2グレー)を常法に従って塗装し、140℃で 30分間加熱し、乾燥膜厚35μmの中塗り塗膜を形成 した。形成された中塗り塗膜の上に、乾燥膜厚15μm となるようにメタリック顔料を配合した塗料をスプレー ガンで静電噴霧塗装した。なお、メタリック塗料は、塗 料用シンナー(日本ペイント株式会社製 ニッペ29 8)で希釈し、粘度が20℃においてNo. 4フォードカ ップで15秒となるように調製した。メタリック塗料を **塗布した後、ウエット・オン・ウエットでクリヤー塗料** (日本ペイント株式会社製 スーパーラック128M-1)を塗装し、140℃で30分間加熱し、乾燥全膜厚 を140 µmにした。

【0020】このようにして、各例で調製されたメタリック顔料を含む塗料を使用して塗装鋼板を作成した。各塗装鋼板について、以下の方法でメタリック感及び塗膜を形成している樹脂との密着性を調査した。メタリック感は、60度鏡面反射率としてデジタル変角光沢計(スガ試験機株式会社製 UGV-5K)を用いて調査した。密着性は、40℃の温水中に10日間浸漬した後の塗膜外観を肉眼で観察し、変色やフクレ等の有無で評価した。表1の調査結果にみられるように、本発明に従った実施例1~8のメタリック顔料を使用して得られた塗装鋼板は、比較例1~4のメタリック顔料を使用した塗装鋼板に比較して、実用上で十分な密着性を示すと共に、極めて優れたメタリック感を呈する表面状態であっ

た。また、Agを厚くコーティングした比較例4よりも 優れたメタリック感が得られ、Agの消費量を節減でき ることが確認された。 【0021】 【表1】

表1: メタリック顔料の相違に応じた盤膜の物性

		ガラスフレーク		コーティング皮膜		遺膜の物性		
試除數号		平均拉径	平均厚み	金属の種類	膜厚	メタリック感 (60度領面 )	密着性	
		(µm)	(μm)	亜角の種類	(A)	反射率(%)	(40°C温水浸渍)	
奥趣	別1	10	1	Au	50	98	0	
"	2	10	1	60%Au-40%Ag	50	96	0	
"	3	100	5	Ag	100	99	0	
"	4	100	5	80%Ag-20%Sn	100	97	0	
"	5	200	10	Cu	150	95	0	
"	6	200	10	60%Cu-40%Zn	150	93	0	
"	7	300	20	A 1	200	96	0	
"	8	300	20	95%A1-5%S1	200	93	0	
比較	列1	5	1	Ag	30	65	×	
IJ	2	400	30	Ag	300	88	0	
N	3	100	Б	Ag	200	8 1	×	
U	4	100	Б	Ag	1,000	85	0	

## [0022]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明のメタリック顔料は、スパッタリング法により金属薄膜をガラスフレークにコーティングしたものであり、薄い膜厚でもガラスフレークの表面全体を均一に被覆することができる。そのため、金属薄膜を薄くしても、高品質のメタリック感が得られる。このメタリック顔料は、塗料に混合し、鋼板上に塗装することによって、極めて優れたメタリック感を付与する。そのため、什器、自動車車体、家電製品の塗装等、幅広い分野で使用される。また、印刷インクに混合し、反射テープ、表示材料、電板等としても使用でき、各種のプラスチック製品に練り込んでウエルドラインの発生防止材としても使用できる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 本実施例で使用した粉末スパッタリング装置 【符号の説明】

1:回転ドラム 2:ロー

2:ロール 3:モータ

4:スパッタリング源

5:透明ガラスフレーク 6:加熱コイル

7:減圧処理室

8:バルブ 9:供給管 10:Arガス導入

管 11:分岐管

12:流体ジェットミル 13:循環管 1

4.15:バルブ 16:固気分離装置

# 【図1】

